# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61-245106

(43) Date of publication of application: 31,10,1986

(51)Int.CI.

GO2B 5/20

(21)Application number: 60-087008

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

23.04.1985

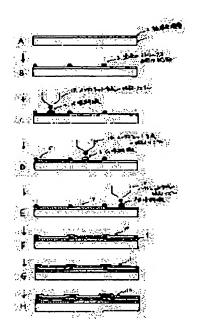
(72)Inventor: TODA SHIGEO

# (54) PRODUCTION OF COLOR FILTER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a color filter having high resolution and high contrast by forming a film of a layer to be dyed on a substrate and forming black matrix network-like enclosures on the surface then sticking R, G and B dyeing liquids from micronozzles to each matrix.

CONSTITUTION: A PVA soln. added with 12wt% diazonium salt is formed to 1µm thickness by a spinner on 'Pyrex(R)' glass 1 and is cured by 360nm UV rays. The matrix network-like enclosures 3 are formed with black ink to 50µm line width and 150µm square vacant part by precision screen printing on the surface of such film. the red dyeing liquid 4 of 100µm diameter is released from the micro-nozzle 13 of an ink jet system to the vacant part to dye the R zone, then the green 6 and blue 8 liquids are released from the nozzles 14, 15 to dye the G and B zones, by which the color filter is formed. Mixed oxide films composed of In2O3 and SnO3 are formed to 500Å thickness as a protective film layer 10 and a conductor layer 11 on the surface and finally, a polyimide film is formed by a spin coating method to 500Å thickness as an oriented film 12 thereon.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

10 特許出願公開

#### 昭61-245106 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)10月31日

G 02 B 5/20

101

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

カラーフィルターの製造方法

頭 昭60-87008 ②符

**20出 願 昭60(1985)4月23日** 

茂 生 芦田

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工告内

セイコーエブソン株式 の出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

弁理士 起 上 務 の代 理 人

1 発明の名称 カラーフィルターの製造方法

# 2 特許請求の範囲

(1) 基板上に被染色膜層を形成し、その裂面に **無色のマトリックス視目状囲いを形成後、インク** ジエット方式の像小ノズルから赤(R)、緑(C)、 青(B)の染料液を各マトリックスに付着させて RGBのマトリンクスとし、その安面に保護膜、 導電膜、配向膜を形成していくことを特徴とする カラーフイルターの製造方法。

# 5 発明の詳細な説明

[ 選業上の利用分野 ]・

本発明はカラーフィルターの製造方法に関する。 〔発明の概要〕.

本発明はカラーフイルターの製造において、耳 1図aおよびbの工程図に示したように若板川に 被染色膜層(2)を設け(A)、その設面に無色のマトリ

ンクス網目状囲い(3)を形成する(B)、こうして形成 された囲いのマトリックス内部へインクジェット 方式の微小ノメル(13.14.15)からR(4)。 G(6)。B(8)の染料液を放出して付着させ染色する ( c~B)、さらにこの表面に保護膜側。導電膜 (11)を形成する(ア~日)ととにより、特に、無色 のマトリックスを設けるとととインクジェット方 式で染色するととにより高解像度。高コントラス トのカラーフィルターを少ない工程で安価に製造 てきるようにしたものである。

#### 〔従来技術〕

従来のカラーフィルター製造方法のうち主要を ものは第2図及び第3図に示したように、染色積 層法(第2図)や選択電潜強装法(第3図)があ る。具体的に説明すると、染色滑層法においては まず茘板四上へ増感架橋剤としてのジアゾニウム 塩ヤアジド類を添加したPVA(ポリピニルアル コール)やセタチン等のを盗布し、RGBいずれ かのマトリックスに対応するフォトマスク四を通り して紫外線算光して(A)、未硬化部分を洗浄除去後: R O B いずれかの染料で染色する(3)(3)。 との袋面に防染膜のをコーティングし(0)、さらに上記(A)~(C)の工程を他の色についてもくりかえし(D~B) 放後に導電膜四及び配向膜のを形成して(I.J)カラーフィルターとしていた。また、選択電療 強 接 法にかいては第3回にその平面回で工程を示したが、まず透明導電膜で矩形をつなぎ合わせたようなストライブ状のパターン側を基板上に形成する(A)、 との際ストライブの延長上に電着強装用の電板のを設けるがこの電極の長さを5本ごとに一定として三億の長さを交互に設定してかく。

次に電極の数も扱いものの先端に通電しながらROBいずれかの色素を含む液の中で電溶強を行なり回、これにより5本めどとにROBのいずれか一色四が付着するが、一定厚以上析出するとその電極は絶縁状態となる。以下、電極の次に最いものに通憶して残りの二色のうち一色のを踏合させ(ロ)、最後に数も短い電極を用いて残りの一色四を形成させる(ロ)、その後全体を焼成してから、保護導電膜。配向膜を形成してカラーフィルタ

#### [問題を解決するための手段]

本発明のカラーフィルターの製造方法は、基板上に被染色層膜を形成し、その裂面に無色のマトリックス網目状囲いを形成後、インクジェット方式の数小ノズルからR.G.Bの染料液を含マトリックスに付着させてRGBのマトリックスとしその裂面に保護膜、導電膜、配向膜を形成していくことを特徴とする。

なか、本発明における風色のマトリックス網目 状囲いの形成方法は、印刷・写真法など周知のいかなる技術を適用しても良い。また、被染色膜用の物質はPVA、ゼラチンなど周知の物質で良く、保護膜・導速膜・配向膜の物質も全て周知の物質が適用可能である。更に、若板用材質はカラーフィルターに必要な透明性を有するものなら何でも良いが特にガラス系が窺ましい。

以下、実施例に巻づいて本発明を詳細に説明す

# [実施例-1]

フィンチのカラーアクティブマトリックス用カ

- としていた。

しかし、前述の従来技術にかいて、前者の免色の 積度の積度となるので構造が大変複雑にない。 有度の積度となるので構造が多いたななながある。 をは、RGBを形成が大変複雑にない。 をは、なるので構造なが多いためにない。 では、RGBが多いためのである。 がしにくい、工程数が多いためこれをつる。 がした、RGBがとなりあわせのがあれた。 では、おやや低がななりあれた。 をは、たないないないたのですがあれた。 をはないないないないないないない。 をはないないないないないないないない。 をはないないないないないないない。 をはないないないないないないないないない。 をはないないないないないないないない。 をはないないないないないないないないない。 を表子がストライブないないないないないないない。 は、アインマーをは使用不適いないないない。 のフィルターという欠点があった。

[ 発明が解決しようとする問題点及び目的 ]

そとで本発明は、これらの問題点を解決するもので、その目的とするところは、高解像度、高コントラストで単純な構造のカラーフィルターを少ない工程で安価に提供するところにある。

ラーフィルターを作成した。

パイレックスガラス上に 1 2 wt f の ジアゾニ ウム塩を添加した P V A 溶液をスピンナーで 1 μm の厚みに形成し 3 6 0 m の紫外線で硬化させた。

この姿面に特密スクリーン印刷で第4図に示したような線幅50μm 空地部150μm 角のマトリンクス網目状間い()を黒インクで形成し、から空地部にインクジェット方式の微小ノズルから100μm 直径の赤色染料液を放出して第10のようにRゾーンを染色、次に緑色・青色と面でしてカラーフィルターとした。なおこの厚みにて1ngのgと8nのgの混合酸化配向膜としてボリイミト膜を50なの厚みでスピンコーティング法により形成した。

こうして得られたカラーフィルターは、歩留りがほぼ100%に近くなり、構造もRGB層が1層であるため単純となつた。また各色の境界部に、低色の囲いが存在するためアクティブマトリクスの液晶表示素子と組合点でるとコントラスト、舞

像度が従来のものに比べてアップしていることが わかつた。

# (始例-2)

本発明の方法を用いて固体機像素子用のカラー フィルターを作成した。

石英ガラス上に 10wts のアジド類を含んだア クリル酸-アクリルアミド共産合体をスピンコー トで6000 Å厚に形成し、400mm の紫外線 で硬化させた。この袋面に魚色染料を添加したポ ジティブタイプのフオトレジストを 1 μm の厚み で強布しフォトマスクを通して 3 6 5 nm の紫外 線を照射し、露光部を溶解除去して第5図に示し たような級傷 5 um 空地部 4 5 um 角のマトリン クス網目状囲い()を形成した。この空地部にイン クジエット方式の微小ノメルから3 0 μm 直径の 染料粒子を赤色、緑色・青色の順に放出して第1 図ー b のよりに染色した。この安面に 810g 系の 保護層を設けてカラーフィルターとした。

### [発明の効果]

以上に述べたように本発明によれば、高解像度

5 … 黒色のマトリックス網目状囲い

5 ··· R 染色部分

7 … 0 华色部分

9 ··· B 染色部分

第2 図 A ~ E は従来技術の一つである染色積層 法における各工程断面図である。

- 1 6 … 荔板
- 1.7.21.25…被染色膜管
- 18. 22. 26 ... フォトマスク
- 19,25,27 ··· RGB の染色部分
- 20.24.28…防染膜层
- 2 9 … 進 按 陰 層
- 30…配向膜層

第 3 凶 A ~ D は従来技術の一つである選択 観音 法における各工程平面図である。

- 3 1 … ストライブ状パターン
- 5 2 … 缸框
- 33.34.35 ··· R G B Ø 化着部分

炓

出原人 株式会社 郎 訪 精 代理人 弁理士

上 工會 (質問 # 高コントラストで構造の単純左カラーフイルター を安価に安定して製造できるという効果がもたら

たむ本気明は金てのカラーフィルターの製造に 適用できる。

#### 4 図面の簡単な説明

第1図-caelは本発明のカラーフィルター の製造方法の各工程新面図。

1 … 其初

2 … 被染色膜周

5 … 無色のマトリックス網目状囲い

4 ··· R 染料液

5 ··· R 染色部分

6 … 0 染料放

7 … 0 染色部分

8 ··· B 染料液

9 ··· B 染色部分

1.0 …保護膜層

1 1 … 導電膜層

12…配向膜層

13~15…インクジェット方式の微小ノズル 第1四- D A ~ B は本発明のカラーフイルター の製造方法の各工程平面図の一部。

1 … 溅板

2 …被架产原用

